TOKYO GAS CHEMICALS

NEWS RELEASE

東京ガスケミカル株式会社

2018年6月8日

20周年を迎えた『東京レアガス』

東京レアガス株式会社（社長：高野 義文、以下「東京レアガス」）は、産業ガスの経験豊富な東京ガスケミカルが培った技術力を結集して、1998年（平成10年）に日本で唯一のレアガス専門会社として設立し、今年で20周年を迎えました。

東京レアガスは、産業に不可欠なレアガスを、国内のお客さまに安定してお届けできるよう、東京ガスケミカル（株）と東京高圧山崎（株）両社の合弁で1998年4月に設立しました。
設立当初から現在まで、ネオン、クリプトン、キセノン及び混合ガスの製造を行う国内で唯一の専門会社として、確実で安定した操業技術により、高い品質を誇っています。

レアガスはあまり馴染みのないガスですが、最近は半導体・医療・宇宙開発事業といった先端産業分野で注目を集めてきています。近年、弊社の経験と技術力を生かした「混合ガス」の生産も増加しています。

東京レアガスでは、原料を安定的に供給する体制を構築し、高度な技術を有する社員が今まで培った経験を生かして最新鋭の設備を使って製造にあたります。お客さまのニーズに合わせて、最適なご提案を導き出し、販売からアフターサービスまでのワンストップサービスを行っています。

今後も東京レアガスは、東京ガスグループの一員として、高品質・安定供給・信頼をモットーに、お客さまに貢献してまいります。

東京レアガス株式会社設立20周年記念祝賀会にて、
レアガスにおける可能性とこれからの展望を述べる高野社長（2018.5.25）